⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

◎公開特許公報(A) 平1-196749

(1) Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

題 昭63-20808 和特

顧 昭63(1988)1月30日

@発明者 本

有史

洋 一 @発 明 者 ホーヤ株式会社 切出 顯 人

弁理士 阿仁屋 節雄 四代 理 人

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

明版書

1、発明の名称

光情報記録媒体用差板の製造方法

2. 特許請求の範囲

造光性基板表面にレジスト限を形成し、

次に、前記造光性基板のレジスト酸が形成され た面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成さ れてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パター ンを自記レジスト版に転写し、

しかる後、前記レジスト限が形成された逸光性 基板に前記レジスト酸が形成された関からエッチ ング処理を能すことにより、前記レジスト膜に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 群記透光性基板に形成することを特徴とした光情 報記録媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光磁気ディスクあるいは光メモリデ ィスクその他の光情報記録媒体用基板の製造方法 に関する.

[従来の技術]

例えば、光磁気デスクあるいは光メモリデスク 等の光情報記録媒体には、これら記録媒体に情報 を書き込む際、あるいは、これら記録媒体に記録 された情報を読み取る際に書き込み手段もしくは 読取り手段が該基板の所定の部位を正確に走査 (トラッキング) できるようにするため、これら 記録媒体を構成する基板として、あらかじめ表面 に案内用の凹凸パターン(以下アレグループとい う)や、基板の特定の位置を示すトラック番号、 セクター及びセクター番号等の情報を表す凹凸パ ターン(以下アレビットという)等を形成した光 情報記録媒体用基板が用いられる。

この光情報記録媒体用差板の製造方法としては 世来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にアレグループや プレビット等の凹凸パターンを形成した金型(型 部材)の表面に液状の感光性樹脂(フォトポリマ -)をのせ、次に、ガラス基板を前記金型の表面 に押圧して該ガラス基板と前記金型とで前記感光



住樹脂を挟み込むようにして該感光性樹脂が前記 会型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、 幹記ガラス基板の表面に一様に密着するようにす し、次いで、育記ガラス基板の裏面から育記感光 性樹脂硬化用紫外線を照射して該感光性樹脂を硬 化させ、しかる後、育記金型を刺離するようにし たもので、これによりガラス基板表面に凹凸パタ ーンが形成された樹脂が密着されてなる2層構造 の光情報記録媒体用基板を得るものである。

また、第2の方法は、いわゆるフォトリソグラフィーの方法を用いたものであり、ガラス基板にSiN 限もしくはSiO2限等を程度させた基板にフォトレジやないと、カーンを転すしてアグループでもは、イングを指すことにより、前記ガラスを指すことに、前記がラススクを指すことに、前記がラススクを指すことに、前記がラススクを指すことに、前記がラススクラングを指すことに、前記が同じ、イクラングを指すに、前記を関にアレグループを対し、これにより、表面にアレグループを提供というのパターンが形成された光情報記録は、

[課題を解決するための手段]

本発明は、要するに、透光性基板表面に形成したジスト限に、一定の情報を表す凹凸パターンを形成した型部材を押圧して前記レジスト限に配型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後に立めたが形成された透光性基板に直接というを始すというをめて簡単かつ確実なったといい。
おり、前記透光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

透光性基板表面にレジスト膜を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト限が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを前記レジスト膜に転写し、

しかる後、前記レジスト展が形成された透光性 基板に前記レジスト展が形成された関からエッチ ング処理を施すことにより、前記レジスト展に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特徴とした構成 用基板を得るものである(例えば、特開昭59-210 547 号公報参照)。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、許記第1の方法は、比較的製造コストが安価であるという利点はあるものの、前記がラス基板と感光性樹脂との接着性、金型からの剥離性、患光性樹脂の硬化時における体積収縮や気池の発生等、多くの問題があり、記録密度の飛躍的地大が製譜される近年において、それに十分にこたよる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、剪記第2の方法は、加工精度という点では十分であるものの、露光装置、現像装置、ドライエッチング装置等の高価な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で著しく不利であるという欠点を有していた。

本発明の目的は、上述の欠点を除去した光情報 記録媒体用基板の製造方法を提供することにある。

を有する。

[作用]

[実施例]

第1 図ないし第5 図は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の図である。以下、第1 図ないし第5 図を参照に して本発明の一実施例に係る光情報記録媒体用差 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径約130mm の透光性基板たる円盤状のガラス基板である。本方法は、まず、このガラス基板1上に回転送布法(スピンコート法)により、ノボラック樹脂製のフォトレジストOFRR800(東京応化株式会社から販売されているフォトレジストの商品名)を塗布し、厚さ約5000オングストロームのレジスト膜2を形成する。

しかる後、前記ガラス基板 1 上に残留したレジスト限 2 を、周知の酸素プラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第 5 図に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録媒体用基板を得ることができる。なお、このときの酸素プラズマエッチング法の条件は、R F パワー50 W、0 ・ ガス圧 20 Pa程度とする。

なお、上述の一実施例では、透光性基板として

次いで、前記金型3を、前記ガラス基板1のレジスト限2が形成された面に平行に対向させ、第2回に示されるように該レジスト展2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100kg/ca²程度とされる。

その後、第3図に示されるように前記金型3を 前記レジスト膜から到離する。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2股等を積層した積 層膜を形成したものを用いてもよい。

[発明の効果]

以上詳述したように、本発明は、透光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト膜に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に

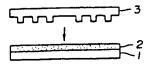
直接エッチングを終すという極めて簡単かつ程実な方法により、前記透光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、これにより、高密度の情報を記録可能な高品質な光情報記録媒体用基板を安価にかつ確実に得ることができるという効果を得ているものである。

4. 図面の簡単な説明

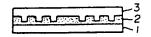
第1回ないし第5回は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用蓋板の製造方法を説明するため の図である。

- 1 … 透光性基板たるガラス基板、
- 2 … レジスト駅、
- 3 …型部材たる金型、
- 4…一定の情報を表す凹凸パターン。

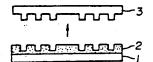
出順人 ホーヤ 株式会社 付限人 弁理士 阿仁屋節標



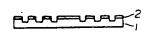
第1 図



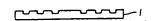
第2図



第3図



第4区



第5図

手統剂正書

昭和63年 十月29日

特許庁長官 小川 邦 失 股



1. 事件の表示

昭和63年特許斯第20808号

2. 死叨の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出額人

住所 東京都新宿区中幕合2丁月7番5号

名称 ホーヤな式会社

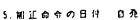
4. 代型人 ...

住所 〒170 東京都豊島区東池袋1丁目48番

10号 25山京ビル923号

電話 03-981-4131

氏名 (9136) 井型士 阿仁屋節雄



- 6. 幅正の対象
 - (1) 図面の新1図
 - (2) 明知度の発明の詳細な説明の概念

7. 補正の内容

(1)図面の第1図に、別紙の通り、符号4(朱

書)を追加する。

(2)明細書第7頁第10行目の「金型」と「を」

との間に「3」を挿入する。

以上

